

元成光学

Regipol 1200 抛光粉

介绍：

Regipol 1200抛光粉是高纯度颗粒精细的抛光粉，特别适用于抛光高精度的光学零件，以获得优质的表面光洁度。

应用：

1200抛光粉可用于多种形式的抛光，特别适用于高速和高压抛光硬质玻璃材质的曲面零件。

技术参数：

CeO ₂ 在稀土中含量	>99.9%
平均粒度：	0.6~1.2μm
PH 值：	6.5 ± 1
密度（比重）：	7.0~7.5g/cm ³

推荐的抛光液浓度：

应采用精密光学抛光时常用的浓度。

抛光温度：

任何温度均适用，最佳温度为 32 左右。

抛光垫材料：

适用于各种抛光模材料，如聚胺脂抛光片、黑色抛光垫片、沥青、毛毡、合成革等。

包装：

25kg/桶